## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-140654

(43)Date of publication of application: 02.06.1995

(51)Int.CI.

G03F 7/033 G02B 5/20 7/004 G03F

G03F G03F 7/031

(21)Application number: 06-205322

(71)Applicant: JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO

LTD

(22)Date of filing:

30.08.1994

(72)Inventor: TAJIMA SUKEFUKU **BESSHO NOBUO** 

**NEMOTO HIROAKI** SHITANI FUMINE

(30)Priority

Priority number: 05261877

Priority date: 24.09.1993

Priority country: JP

### (54) RADIATION-SENSITIVE COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a radiation-sensitive composition with the surface being hardly stained and appropriately used as a pigment-dispersed color filter composition with the formed picture element firmly attached to a glass substrate.

CONSTITUTION: This radiation-sensitive composition contains a monomer having an alcoholic hydroxyl, a macromonomer, a binder polymer as the copolymer with other monomers copolymerizable with the monomers, pigment and a radiation-sensitive compd.

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-140654

(43)公開日 平成7年(1995)6月2日

(51) Int. Cl. <sup>6</sup> GO3F 7/033	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
	101	0.5.0.7. 0.17		
G02B 5/20	101	8507-2K		
G03F 7/004	505			
7/027	501			
7/029				
		審査請求	未請求 請求	項の数1 〇レ (全9頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平6-205	3 2 2	(71)出願人	0 0 0 0 0 4 1 7 8
				日本合成ゴム株式会社
(22)出願日	平成6年(199	4) 8月30日		東京都中央区築地2丁目11番24号
			(72)発明者	田島 右副
(31)優先権主張番号	特願平5-261	8 7 7		東京都中央区築地二丁目11番24号 日
(32)優先日	平5 (1993)	9月24日		本合成ゴム株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者	别所 信夫
				東京都中央区築地二丁目11番24号 日
				本合成ゴム株式会社内
			(72)発明者	根本 宏明
				東京都中央区築地二丁目11番24号 日
				本合成ゴム株式会社内
			(74)代理人	弁理士 大島 正孝
				最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】感放射線性組成物

### (57)【要約】

【目的】 地汚れを生じにくく、形成された画素がガラス基板への密着性に優れる顔料分散型カラーフィルター用組成物として好適に用いられる感放射線性組成物を提供すること。

【構成】 (A) (A-1) アルコール性水酸基を有するモノマー、(A-2) マクロモノマーおよび(A-3) これらと共重合可能な他のモノマーの共重合体であるバインダーポリマー、(B) 顔料並びに(C) 感放射線性化合物を含有する感放射線性組成物。

30

2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) (A-1) アルコール性水酸基を有するモノマー、(A-2) マクロモノマーおよび (A-3) これらと共重合可能な他のモノマーの共重合体であるバインダーポリマー、(B) 顔料並びに(C) 感放射線性化合物を含有することを特徴とする感放射線性組成物。

1

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、感放射線性組成物に関する。さらに詳しくは、液晶表示素子や固体撮像素子に用いられるカラーフィルターを形成するために好適に用いられ、顔料の分散性が良好であり、基板との密着性がよく、塗膜物性の優れた顔料を分散した感放射線性組成物に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、液晶表示素子や固体撮像素子のカ ラーフィルターを製造する方法として、染色法、印刷 法、電着法等が知られているが、特に近年色純度、寸法 精度、耐プロセス性等の面から着色感放射線性組成物を 用いるフォトリソグラフィー法が着目されつつある。感 放射線性組成物を用いてフォトリソグラフィー法によっ てカラーフィルターを製造するには、ガラス基板に形成 されたブラックマトリックス上に感放射線性組成物をス ピンコーター等により塗布し、これを乾燥して塗膜を形 成し、次いで、露光し現像することにより着色された画 素を得ている。そして、異なる色の感放射線性組成物を 用いてこのプロセスを複数回行うことによってカラーフ ィルターを得ている。しかし、従来の感放射線性組成物 による画素は、基板からはがれ易くカラーフィルターに 欠損を生じ易い。このために、画素の基板への密着性の 向上を図ると、現像時に溶解散逸すべき非画素部の現像 液への溶解性も低下し、いわゆる地汚れや膜残りが発生 し易い。

【0003】この様な問題を解決する技術として、欧州公開特許第0564168A2において、特定の構造のアルカリ可溶性ブロック共重合体をバインダーとし、さらに感放射線化合物および顔料を含有するカラーフィルター用感放射線性組成物が提案されている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、顔料を分散した新規な感放射線性組成物を提供することにある。本発明の他の目的は、地汚れを生じにくく、形成された画素がガラス基板への密着性に優れるカラーフィルターを形成するために好適に用いられる顔料を分散した感放射線性組成物を提供することにある。本発明のさらに他の目的は、ブラックマトリックスおよびガラス基板への地汚れを起こさず、且つブラックマトリックスおよびガラス基板への密着性に優れた画素を与える、塗膜物性に優れた、カラーフィルターを形成するために好適に

用いられる顔料を分散した感放射線性組成物を提供する ことにある。本発明のさらに他の目的および利点は以下 の説明から明らかになろう。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、(A)(A-1)アルコール性水酸基を有するモノマー、(A-2)マクロモノマーおよび(A-3)これらと共重合可能な他のモノマーの共重合体であるバインダーポリマー、(B)顔料並びに(C)感放射線性化合物を含有することを特徴とする感放射線性組成物によって達成される。以下、本発明で「放射線」という語は、可視光線、紫外線、電子線、X線等を含む概念で用いられる。以下、本発明の組成物を詳細に説明する。

【0006】 (A) バインダーポリマーについて本発明では、パインダーポリマー (A) としては、アルコール性水酸基を有するモノマー (A-1) (以下 (A-1) という)、マクロモノマー (A-2) (以下 (A-2) という)、および、これらのモノマーと共重合可能なコモノマー (A-3) という)との共重合体が用いられる。

【0007】 (A-1) としては、分子中に少なくとも 1 個のアルコール性水酸基を有する不飽和化合物が好適 なものとして挙げられる。 (A-1) の具体例として は、2- ヒドロキシエチル ( メ タ) アクリレート、2- ヒドロキシプロピル ( メ タ) アクリレート、N- ヒドロキシプロピル ( メ タ) アクリレート、N- ヒドロキシプロピルアクリレート、ポリエチレングリコール モノ ( メ タ) アクリレート およびポリプロピレングリコールモノ ( メ タ) アクリレートが挙げられる。 これらの うち、 (A-1) としては 2- ヒドロキシエチルメタクリレートが特に好ましい。

【0008】本発明では、目的とする性質を得るために (A-2)をバインダーポリマー (A)の共重合成分と して用いることにより、バインダーポリマー (A)をブロック共重合体とすることを特徴の1つとする。 (A-2)としては分子内に重合性炭素 - 炭素二重結合を、好ましくは一つ有するポリスチレン換算数平均分子量 (以下「Mn」という)1,000~10,000、特に2,000~8,000の化合物が好ましく用いられる。

【0009】かかる(A-2)としては、例えばスチレン、(メタ)アクリル酸アルキルエステル、アクリロニトリル、酢酸ビニル、ブタジエンおよびイソプレンよりなる群から選ばれる少くとも1種のモノマーの単独重合体あるいは共重合体であって、片方の分子末端に(メタ)アクリロイル基を有するものを挙げることができる。

【0010】このような(A-2)の具体例としては、ポリスチレンオリゴマー、ポリメチル(メタ)アクリレートオリゴマーまたはポリブチル(メタ)アクリレート

オリゴマーの片方の分子末端に(メタ)アクリロイル基を有するマクロモノマーを好適なものとして挙げられる。また、市販品としては、AS-6(東亜合成化学工業(株)製、片末端メタクリロイル化ポリスチレンオリゴマー、Mn=6,000)、AA-6(東亜合成化学工業(株)製、片末端メタクリロイル化ポリメチルメタクリレートオリゴマー、Mn=約6,000)およびAB-6(東亜合成化学工業(株)製、片末端メタクリロイル化ポリブチルアクリレートオリゴマー、Mn=6,000)等が容易に入手できる。

【0011】この他、(A-2)としては、例えば片方の分子末端に(メタ)アクリロイル基を有するポリシリコーンオリゴマーも好適なものとして用いられる。また、(A-3)は、(A-1)および(A-2)のいずれとも共重合しうるモノマーであり、例えば不飽和カルボン酸、芳香族ビニル化合物、不飽和カルボン酸アルールアルキルエステル、不飽和カルボン酸アリールアルキルエステル、不飽和カルボン酸アリールアルキルエステル、不飽和カルボン酸プリシジルエステル、カルボン酸ピニルエステル、シアン化ビニルおよび脂肪族共役ジエンを好ましいものとして挙げることができる。

【0012】かかる(A-3)の具体例としては、(メ タ)アクリル酸、クロトン酸、イタコン酸、マレイン 酸、フマル酸などの不飽和カルボン酸、スチレン、αー メチルスチレン、ビニルトルエンなどの芳香族ビニル化 合物:メチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)ア クリレート、プチル(メタ)アクリレートなどの不飽和 カルボン酸アルキルエステル;ベンジル(メタ)アクリ レートなどの不飽和カルポン酸アリールアルキルエステ ル:アミノエチルアクリレートなどの不飽和カルボン酸 アミノアルキルエステル;グリシジル(メタ)アクリレ ートなどの不飽和カルボン酸グリシジルエステル:酢酸 ビニル、プロピオン酸ビニルなどのカルボン酸ビニルエ ステル; (メタ) アクリロニトリル、α-クロルアクリ ロニトリルなどのシアン化ビニル;および1,3-ブタ ジエン、イソプレンなどの脂肪族共役ジエンなどが挙げ られる。

【0013】これらの(A-3)のうち、不飽和カルボン酸、(メタ)アクリル酸アルキルエステル、不飽和カルボン酸アリールアルキルエステルおよびカルボン酸ビニルエステルが好ましい。これら(A-1)、(A-2)および(A-3)は単独であるいは2種以上組合せて用いられる。パインダーポリマー(A)における(A-1)の共重合比は、全モノマー100重量部が好ましく、10~20重量部が分ました。10~20重量部が分ました。り好ましい。また、(A-2)の共重合比は、全モノマー100重量部に対して、1~50重量部が好ましく、5~20重量部がより好ましい。なお(A-3)の共重合比は、(A-1)および(A-2)の共重合量の残量である。

【0014】パインダーボリマー(A)としては、具体的には、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート/ポリスチレンマクロモノマー/ベンジルメタクリレート/メタクリル酸共重合体、2-ヒドロキシー3-フェノキシプロピルアクリレート/ポリメチルメタクリレート/メタクリレート/メタクリレート/メタアクリレート/ポリスチレンマクロモノマー/メチルメタアクリレート/メタクリル酸共重合体、2-ヒドロキシエチルメタアクリレート/メタクリル酸共重合体、2-ヒドロキシエチルメタアクリレート/メタクリル酸共重合体、2-ヒドロキシエチルメタアクリレート/メタクリレート/メタクリル酸共重合体などが挙げられる。

【0015】バインダーポリマー(A)中に、(A-1)によってアルコール性水酸基を導入することにより、形成される画素のブラックマトリックスおよびガラス基板に対する密着性を向上させることができる。そして、上記のような共重合比で(A-1)を用いることにより、形成される画素の基板に対する密着性がさらに向上するとともに非画素部のブラックマトリックスおよびガラス基板の地汚れが発生しにくくなる。

【0016】また、バインダーポリマー(A)に(A-2)を共重合させることによってバインダーポリマー(A)がグラフトポリマー化され、その結果、顔料との親和性が高まり、塗膜の均一性、アルカリ現像性の非画素部の溶解性などを著しく向上させることができる。さらにバインダーポリマー(A)に(A-3)を共重合することによりバインダーポリマー(A)のアルカリ可溶性を調整し、また成膜性、耐熱性などを向上させることができる。

【0017】本発明で用いられるパインダーポリマー(A)は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(キャリヤー:テトラヒドロフラン)で測定されるポリスチレン換算重量平均分子量(以下「Mw」という)が、好ましくは5,000~50,000であり、より好ましくは10,000~30,000である。

- (イ) 2,4-ジフェニル-4-メチル-1-ペンテン
- (ロ) 2,4-ジフェニル-4-メチル-2-ペンテン
- (ハ) 1,1,3-トリメチルー3-フェニルインダン

50

がある。連鎖移動剤としての $\alpha$  - メチルスチレンダイマーとして好ましい組成は、全体量を100 重量部とした時に(イ)成分が40 重量部以上、(ロ)成分および/または(ハ)成分が60 重量部以下、さらに好ましくは、(イ)成分が50 重量部以上、(ロ)成分および/または(ハ)成分が50 重量部以下である。

【0019】(B)顔料について

本発明では、顔料(B)として、有機顔料または無機顔料が用いられる。ここで、有機顔料とは、水または有機溶剤に不溶性の染料または顔料である。具体的には、カラーインデックス(The Society of Dyers and Colourists出版)のピグメント(Pigment)に分類される化合物を挙げることができる。

【0020】また、無機顔料とは、金属酸化物、金属錯塩等で示される金属化合物であり、具体的には鉄、コバルト、アルミニウム、カドニウム、鉛、銅、チタン、マグネシウム、クロム、亜鉛、アンチモン等の金属酸化物、および前記金属の複合酸化物を挙げることができる

【0021】このような顔料 (B) としては、より具体的には、下記のようなカラーインデックスCI番号の化合物が挙げられる。

C.I.Pigment Yellow 24, C.I.Pigment Yellow 31, C.I.Pigment Yellow 53, C.I.Pigment Yellow 83, C.I.Pigment Orange 43, C.I.Pigment Red 105, C.I.Pigment Red 149, C.I.Pigment Red 176, C.I.Pigment Red 177, C.I.Pigment Violet 14, C.I.Pigment Violet 29, C.I.Pigment Blue 15.6, C.I.Pigment Blue 15:3, C.I.Pigment Blue 2, C.I.Pigment Green 15, C.I.Pigment Green 25, C.I.Pigment Green 36, C.I.Pigment Brown 28, C.I.Pigment Black 1, C.I.Pigment Black 7, 等。

【0022】これらの顔料は、単独でまたは2種以上を 混合して使用することができる。本発明では、顔料

(B) は、通常パインダーポリマー (A) 100重量部 に対して、 $10\sim100$ 0重量部、好ましくは $20\sim5$ 00重量部の最で用いられる。

【0023】(C)感放射線性化合物について本発明で用いられる感放射線性化合物(C)としては、放射線の照射により、そのエネルギーを吸収し電子的励起状態となりラジカル、ナイトレン、メチレン等の活性種を発生し、①重合性炭素-炭素二重結合の重合連鎖反応を発生させるもの、あるいは、②炭素-炭素結合や炭素-水素結合に介入し、分子間で架橋構造を形成させるものが利用される。

【0024】上記①の例としては、例えば放射線照射でラジカルを発生する化合物、すなわち放射線重合開始剤および放射線重合性モノマーまたはオリゴマーの如き放射線照射で重合する不飽和二重結合を有する化合物を例示することができる。このうち、放射線重合開始剤とし

ては、カルボニウム化合物、例えばジアセチル、ベンジル、ベンゾイン、 2-ヒドロキシー2-メチルー1-フェニルプロパンー1-オン、 1-(4-イソプロピルフェニル) -2-ヒドロキシー2-メチルプロパンー1-オン、 4-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニルー(2-ヒドロキシー2-プロピル) ケトン、 1-ヒドロキシシクロへキシルフェニルケトン、 2-ジメトキシー2-フェニルアセトフェノン、 2-メチルー1-(4-メチルチオフェニル) -2-モルフォリノー1-プロパンー1-オン、 2-ベンジルー2-ジメチルアミノー1-4-モルフォリノフェニル) -ブタンー1-オン、 2-ベンジルー2-ジメチルアミノ) ベンゾフェノン、 4, 4'-ビス (ジメチルアミノ) ベンゾフェノン、 4, 4'-ビス (ジエチルアミノ) ベンブェノン、 2, 4-ジエチルチオキサントン、 3, 3-ジエチルー4-メトキシベンゾフェノン等を;

【0025】アゾ化合物およびアジド化合物、例えばア ゾピスイソブチロニトリル、ジアゾニウム、4-アジド ベンズアルデヒド、4-アジドアセトフェノン、4-ア ジドベンザルアセトフェノン、4-アジドベンザルアセ トン、アジドピレン、4-ジアゾジフェニルアミン、4 -ジアゾ-4'-メトキシジフェニルアミン、4-ジア ゾ-3'-メトキシジフェニルアミン等を;

[0026] 有機硫黄化合物、例えばメルカプタンジスルフィド等を;

【0027】過酸化物、例えばジエチルエーテルパーオキサイド等を;

【0028】トリハロメタン化合物、例えば1,3ーピス (トリクロロメチル) -5 - (2'-クロロフェニル) -s - トリアジン、1,3 - ピス (トリクロロメチ30 ル) -5 - (4'-メトキシフェニル) -s - トリアジン等を挙げることができる。

【0029】また、放射線重合性モノマーまたはオリゴマーとしては、トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスフェート、ペンタエリスフェート、ジベンタエリスリトールでカリレート、ジベンタエリスリトールやアクリレート等の多価アクリレート;4ーアジドベンブアルデヒドとオリピニルアルコールとの縮合物、4ーアクリロイルフェニルシンナモイルエステルがまたは共重合物等が挙げられる。これらの放射線の照射を得て接着性を有する強膜を形成し得るの割合で使用できる。

【0030】また、上記②の例としては、放射線照射で ラジカル、カルベン、ナイトレンなどを発生する官能基 を少くとも2個有する化合物、すなわち放射線架橋剤を 50 挙げることができる。この放射線架橋剤としては、ジア ジドカルコン、2,6-ピス(4'-アジドベンザル)シクロヘキサノン、1,3-ピス(4'-アジドベンザル)-4-メチルシクロヘキサノン、1,3-ピス(4'-アジドベンザル)-2-プロパン、1,3-ピス(4'-アジドシンナミリデン)-2-プロパン、4,4'-ジアジドスチルベン、重クロム酸アンモニウム等が挙げられる。

【0032】上記感放射線性化合物は、バインダーポリマー(A)100重量部に対して、通常、10~200重量部で用いられ、好ましくは20~150重量部で用いられる。10重量部未満では画素の鮮明さが不充分となり易く、200重量部を超えると非画素部に膜残りが生じ易くなる。

【0033】本発明の組成物には、必要に応じて各種添 加物、例えば充填剤、バインダーポリマー (A) 以外の 30 高分子化合物、界面活性剤、密着促進剤、酸化防止剤、 紫外線吸収剤、凝集防止剤等を配合することができる。 【0034】これらの添加物の具体例としては、ガラ ス、アルミナ等の充填剤;ポリビニルアルコール、ポリ アクリル酸、ポリエチレングリコールモノアルキルエー テル、ポリフロロアルキルアクリレート等のバインダー ポリマー (A) 以外の高分子化合物; ノニオン系、カチ オン系、アニオン系等の界面活性剤; ビニルトリメトキ シシラン、ビニルトリエトキシシラン、ピニルトリス (2-1)チル) - 3 - アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 トキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラ ン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、3 - グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキ シシラン、3-クロロプロピルメチルジメトキシシラ ン、3-クロロプロピルトリメトキシシラン、3-メタ クリロキシプロピルトリメトキシシラン、3-メルカプ

トプロピルトリメトキシシラン等の密着促進剤; 2,2

ーチオピス(4ーメチルー6ー tーブチルフェノール)、2,6ージーtーブチルフェノール等の酸化防止剤;2ー(3-tーブチルー5-メチルー2ーヒドロキシフェニル)-5ークロロベンゾトリアゾール、アルコキシベンゾフェノン等の紫外線吸収剤;およびポリアクリル酸ナトリウム等の凝集防止剤を挙げることができる。

【0035】また、放射線未照射部のアルカリ溶解性を 促進し、本発明の組成物の現像性の更なる向上を図る場 合には、本発明の組成物に有機カルボン酸、好ましくは 分子量1000以下の低分子量有機カルボン酸の添加を 行うことができる。具体的には、例えばギ酸、酢酸、プ ロピオン酸、酪酸、吉草酸、ピバル酸、カプロン酸、ジ エチル酢酸、エナント酸、カプリル酸等の脂肪族モノカ ルボン酸;シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル 酸、アジピン酸、ピメリン酸、スペリン酸、アゼライン 酸、セバシン酸、ブラシル酸、メチルマロン酸、エチル マロン酸、ジメチルマロン酸、メチルコハク酸、テトラ メチルコハク酸、シトラコン酸等の脂肪族ジカルボン 酸;トリカルバリル酸、アコニット酸、カンホロン酸等 20 の脂肪族トリカルポン酸;安息香酸、トルイル酸、クミ ン酸、ヘメリト酸、メシチレン酸等の芳香族モノカルボ ン酸;フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、トリメ リト酸、トリメシン酸、メロファン酸、ピロメリト酸等 の芳香族ポリカルボン酸;フェニル酢酸、ヒドロアトロ パ酸、ヒドロケイ皮酸、マンデル酸、フェニルコハク 酸、アトロパ酸、ケイ皮酸、ケイ皮酸メチル、ケイ皮酸 ベンジル、シンナミリデン酢酸、クマル酸、ウンベル酸 等のその他のカルボン酸が挙げられる。

【0036】本発明の組成物は、上記バインダーボリマー(A)、顔料(B) および感放射線性化合物(C)、さらに場合によって用いられるその他の成分を溶媒の存在下、例えばボールミル、ペブルミル、シェーカー、ホモジナイザー、三本ロール、サンドミル、ナノマイザー等を使用して混合分散することによって調製することができる。

【0037】また、本発明の組成物は、顔料(B)、例えば平均粒径 $1\mu$ m以下の顔料(B)を分散剤と溶媒とを含む分散媒に分散せしめ(予備分散工程)、次いで得られた予備分散液を100kg/cm<sup>7</sup>以上の圧力下で高圧分散処理する(高圧分散工程)ことによって調製した顔料分散液に、上記パインダーポリマー(A)および感放射線性化合物(C)さらに場合によって用いられるその他の成分を添加し上記の如き分散機で混合することによって調製することもできる。この方法によれば、カラーフィルターの消偏(偏光の散乱)作用を低減することができる。

【0038】上記予備分散工程で用いられる分散剤としては、多くの種類の分散剤が用いられるが、例えば、フ 50 タロシアニン誘導体(市販品EFKA-745(森下産

オキシ-2-メチルプロピオン酸エチル、2-メトキシ - 2 - メチルプロピオン酸メチル、2 - エトキシ-2-メチルプロピオン酸エチル、

10

業製));オルガノシロキサンポリマーKP341(信 越化学工業製)、(メタ)アクリル酸系(共)重合体ポ リフローNo.75、No.90、No.95 (共栄社油 脂化学工業製)、W001(裕商製)等のカチオン系界 面活性剤;ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリ オキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレ ンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェ ニルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエー テル、ポリエチレングリコールジラウレート、ポリエチ レングリコールジステアレート、ソルピタン脂肪酸エス 10 テル等のノニオン系界面活性剤;エフトップEF30 1、EF303、EF352 (新秋田化成製)、メガフ ァックF171、F172、F173 (大日本インキ 製)、フロラードFC430、FC431 (住友スリー エム製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-3 82, SC-101, SC-102, SC-103, S C-104、SC-105、SC-1068(旭硝子 製)等のフッ素系界面活性剤;W004、W005、W 017(裕商製)等のアニオン系界面活性剤; EFKA -46, EFKA-47, EFKA-47EA, EFK Aポリマー100、EFKAポリマー400、EFKA ポリマー401、EFKAポリマー450(以上森下産 業製)、ディスパースエイド6、ディスパースエイド 8、ディスパースエイド15、ディスパースエイド91 00 (サンノプコ製)等の髙分子分散剤;その他イソネ ットS-20 (三洋化成製) が挙げられる。

【0039】これらの分散剤は、単独で用いてもよくま た2種以上組み合わせて用いてもよい。このような分散 剤は、顔料分散液中に、通常顔料100重量部に対して 0.1~50重量部の量で用いられる。

【0040】本発明の組成物を調製する際に使用する溶 媒としては、エステル類、例えば酢酸エチル、酢酸-n - ブチル、酢酸イソプチル、ギ酸アミル、酢酸イソアミ ル、酢酸イソブチル、プロピオン酸ブチル、酪酸イソプ ロピル、酪酸エチル、酪酸ブチル、アルキルエステル 類、乳酸メチル、乳酸エチル、オキシ酢酸メチル、オキ シ酢酸エチル、オキシ酢酸プチル、メトキシ酢酸メチ ル、メトキシ酢酸エチル、メトキシ酢酸プチル、エトキ シ酢酸メチル、エトキシ酢酸エチル、

【0041】3-オキシプロピオン酸メチル、3-オキ シプロピオン酸エチルなどの3-オキシプロピオン酸ア ルキルエステル類;3-メトキシプロピオン酸メチル、 3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピ オン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、2-オキシプロピオン酸メチル、2-オキシプロピオン酸エ チル、2-オキシプロピオン酸プロピル、2-メトキシ プロピオン酸メチル、2-メトキシプロピオン酸エチ ル、2-メトキシプロピオン酸プロピル、2-エトキシ プロピオン酸メチル、2-エトキシプロピオン酸エチ ル、2-オキシ-2-メチルプロピオン酸メチル、2- 50 分散剤が溶媒とともに、必要に応じて使用されるその他

【0042】ピルピン酸メチル、ピルピン酸エチル、ピ ルビン酸プロピル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチ ル、2-オキソプタン酸メチル、2-オキソプタン酸エ チル等;エーテル類、例えばジエチレングリコールジメ チルエーテル、テトラヒドロフラン、エチレングリコー ルモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチル エーテル、メチルセロソルプアセテート、エチルセロソ ルプアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエー テル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエ チレングリコールモノブチルエーテル、

【0043】プロピレングリコールメチルエーテルアセ

テート、プロピレングリコールエチルエーテルアセテー

ト、プロピレングリコールプロピルエーテルアセテート 等;ケトン類、例えばメチルエチルケトン、シクロヘキ サノン、2-ヘプタノン、3-ヘプタノン等;芳香族炭 化水素類、例えばトルエン、キシレン等が挙げられる。 【0044】これらのうち、3-エトキシプロピオン酸 20 メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、エチルセロ ソルブアセテート、乳酸エチル、ジエチレングリコール ジメチルエーテル、酢酸プチル、3-メトキシプロピオ ン酸メチル、2-ヘプタノン、シクロヘキサノン、エチ ルカルビトーアセテート、プチルカルビトールアセテー ト、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート等 が好ましく用いられる。

【0045】これら溶媒は、単独で用いてもあるいは2 種以上組み合わせて用いてもよい。

【0046】溶媒は、通常顔料100重量部に対して1 30 00~4000重量部、好ましくは200~2000重 量部の量で用いられる。

【0047】予備分散工程においては、顔料が、分散剤 と溶媒とを含む分散媒に分散される。この分散には、通 常、ボールミル、ディゾルバー、ホモミキサー、ニーダ 一、3本ロール、サンドミル等の分散機あるいは混練機 が用いられる。

【0048】これらのうち、3本ロールまたはサンドミ ルが好ましく用いられる。予備分散工程において得られ る予備分散液では、好ましくは平均粒径1μm以下に顔 料が分散されているが、この顔料の平均粒径は、より好 ましくは $0.05\mu m \sim 0.7\mu m$ 、特に好ましくは0. $0.5 \mu m \sim 0.4 \mu m$ であることが望ましい。

【0049】またこの予備分散液の粘度が高いと、次い で行われる高圧分散工程の作業性が低下することがある ので、予備分散液の粘度は、50000cp以下、好ま しくは2000000以下、さらに好ましくは1000 0 c p 以下であることが望ましい。

【0050】なおこの予備分散工程においては、顔料と

の成分を予備分散液中に含有させてもよい。次に、高圧 分散工程では、予備分散液に、100kg/cm'以 上、好ましくは300kg/cm゚以上の圧力下で、分 散処理を施す。この分散処理は、例えば上記のような高 圧下で、高速で液一液衝突させることができる高圧分散 機を用いて行われ、例えばマイクロフルイダイザー(mi crofluidics 社製)、アルティマイザー(ホソカワミク ロン(株)製)、T.K.ナノマイザ(特殊機化工業 (株) 製) 等の高圧分散機を用いて行うことができる。 【0051】このようにして得られた顔料分散液は、顔 10 各画素を隔離するブラックストライプが形成されてい 料の平均粒径が 0.05 μm~0.7 μm、好ましくは

【0052】また、この顔料分散液の粘度は、5000 0 c p以下、好ましくは20000c p以下、さらに好 ましくは10000cp以下であることが望ましい。こ の高圧分散工程においては、必要に応じて使用されるそ の他の成分を添加して、顔料分散液中に含有させること ができる。

 $0.05 \mu m \sim 0.4 \mu m$ であることが望ましい。

【0053】上記のようにして得られる顔料分散液は、 顔料同士が凝集することがなく、顔料の分散性に優れて 20 おり、長期間にわたって保存しても顔料の分散状態が維 持される。

【0054】上記の如くして調製された顔料分散液に、 本発明の組成物を形成するための成分、すなわちバイン ダーポリマー(A)および感放射線性化合物を添加し、 前記した如き高圧分散機で混合することにより本発明の 組成物が調製される。

【0055】本発明の組成物は、基板に回転塗布、流延 塗布、ロール塗布等の塗布方法により塗布して感放射線

3-エトキシプロピオン酸エチル 2-ヒドロキシエチルメタアクリレート 一端にメタクリロイル基を有するポリスチレン(\*1) 10部 ベンジルメタアクリレート メタアクリル酸 アゾビスイソブチロニトリル  $\alpha$  - メチルスチレンダイマー(\* 2)

\*1 東亜合成化学工業(株)製マクロモノマーAS-6、末端メタクリロイル化ポリスチレンオリゴマー、分 子量 6.000

\* 2 2,4-ジフェニル-4-メチル-1-ペンテン (88.9%)、2,4-ジフェニル-4-メチル-2-ペンテン ( 3.4%)、1,1,3-トリメチル-3-フェニルインダン (0.8%)を主要成分として含有

上記原料を、攪拌機付きオートクレープに仕込み、室温 にて均一になるまで攪拌し、ついで80℃に昇温した。

性組成物層を形成し、所定のマスクパターンを介して露 光し、現像液で現像することによって、着色されたパタ ーンを形成する。この際に使用される放射線としては、 特にg線、i線等の紫外線が好ましく用いられる。

12

【0056】基板としては、例えば液晶表示素子等に用 いられるソーダガラス、パイレックスガラス、石英ガラ スおよびこれらに透明導電膜を付着させたものや、固体 撮像素子等に用いられる光電変換素子基板、例えばシリ コン基板等が挙げられる。これらの基板は、一般的には

【0057】また、現像液としては、例えば水酸化ナト リウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、硅酸ナトリ ウム、メタ硅酸ナトリウム、アンモニア水、エチルアミ ン、ジエチルアミン、ジメチルエタノールアミン、テト ラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアン モニウムヒドロキシド、コリン、ピロール、ピペリジ ン、1,8-ジアザビシクロ-[5,4,0]-7-ウン デセン等のアルカリ性化合物を、濃度が 0.001~1 0重量%、好ましくは0.01~1重量%となるように 溶解したアルカリ性水溶液が使用される。なお、このよ うなアルカリ性水溶液からなる現像液を使用した場合に は、一般に、現像後、水で洗浄する。

[0058]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明するが、 本発明はこれらによって制限されるものではない。以 下、%は重量%を意味し、部は重量部を意味する。

【0059】合成例1

300部 15部 6 0 部 15部 1 部 5 部

その後3時間80℃に保持し、ついで2時間100℃に 保持した。これを室温まで冷却し、ポリマー溶液Aを得 た。この間オートクレープ内は窒素による空気遮断と攪 40 拌を続けた。ポリマー溶液A(ポリマー濃度30重量 %) の重合収率は98%であった。また、ポリマー溶液 A中のポリマー(以下、「ポリマーA」という)のMw は25,000であった(東ソー製、HLC-802A にて測定)。

【0060】 実施例1

C.I.Pigment Red 177	80部
C.I.Pigment Yellow 83	20部
ペンタエリスリトールトリアクリレート	9 0 部
1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン	30部

13

合成例1のポリマー溶液A 400部 グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラン 2 部 3-エトキシプロピオン酸エチル 1200部

上記原料をポールミルにて混合し分散させた。この分散 液をフィルター (2.5 μ m φ の 異物を 9 5 % カットす る性能を有する)を用いてろ過し、本発明の組成物分散 液を得た。

【0061】この分散液をクロムによるブラックマトリ ックスを形成したガラス基板上にスピンコーターにより 乾燥膜厚が 2 μmになるように塗布し、80℃で10分 間乾燥させたところ、赤色の均一な塗膜が得られた。

【0062】さらに、解像度評価用の10~100 µm のマスク孔幅を有するフォトマスクを介して高圧水銀灯 により100mJ/cm'の光エネルギーを照射し、テ

トラメチルアンモニウムヒドロオキシドの0.1%水溶 液を用いて現像し、水でリンスしたのち、180℃で1 時間乾燥を行った。

14

【0063】得られた画素は、10~100 μmの細線 のパターンを有し、光学顕微鏡で観察したところ、シャ ープなエッジを有したパターンであった。さらに非画素 10 部には地汚れが無く、また、5μm以下の微細なパター ンを形成しても剥がれることなく、髙精細なカラーフィ ルターとして好適に使用できるものであった。

【0064】実施例2

C.I.Pigment Red 177		8 0 部
C.I.Pigment Yellow 83		20部
ペンタエリスリトールトリアクリレート		9 0 部
1 - ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン		3 0 部
合成例1のポリマー溶液A	4	0 0 部
グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラン		2部
マロン酸		3 部
3-エトキシプロピオン酸エチル	1 2	0 0 部

上記原料をボールミルにて混合し分散させた。この分散 液をフィルター (2.5μmφの異物を95%カットす る性能を有する) を用いてろ過し、本発明の組成物分散 液を得た。

【0065】この分散液をクロムによるブラックマトリ ックスを形成したガラス基板上にスピンコーターにより 乾燥膜厚が2μmになるように塗布し、80℃で10分 間乾燥させたところ、赤色の均一な塗膜が得られた。

【0066】さらに、解像度評価用の10~100 µ m のマスク孔幅を有するフォトマスクを介して高圧水銀灯 により100mJ/cm'の光エネルギーを照射し、テ

トラメチルアンモニウムヒドロオキシドの0.1%水溶 液を用いて現像し、水でリンスしたのち、180℃で1 時間乾燥を行った。

【0067】得られた画素は、10~100 µmの細線 のパターンを有し、光学顕微鏡で観察したところ、シャ ープなエッジを有したパターンであった。さらに非画素 部には地汚れが無く、また、5μm以下の微細なパター 30 ンを形成しても剥がれることなく、高精細なカラーフィ ルターとして好適に使用できるものであった。

【0068】 実施例3

C. I. Pigmen	t Green 36	7	5 部
C. I. Pigmen	t Yellow 83	2	5 部
イソネットS-20	(* 1)	1	0 部
3-エトシプロピオ	ン酸エチル	1 9	0 部

上記原料をディゾルバー等で1時間混合し、さらに高圧 分散機 (T.K.ナノマイザー:特殊機化工業 (株) 製)

に装填し、1000kg/cm<sup>1</sup>の圧力をかけて、高圧 40 分散処理を行い、顔料分散液を得た。

顔料分散液	3	0	8 0	
ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート		9	0 部	
2 - ベンジルー2 - ジメチルアミノー1 - (4 -				
モルホリノフェニル) - プタン-1-オン		4	0 部	
合成例1のポリマー溶液A	4	0	0 部	,
グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラン			2 部	
シトラコン酸			3 部	
3-エトシプロピオン酸エチル	1 0	0	0 部	

(\*1 三洋化成製 分散剤)

する性能を有する)を用いてろ過し、本発明の組成物分 50 散液を得た。

上記の原料をポールミルにて混合し分散させた。この分 散液をフィルター (2.5 μ m φ の異物を 9 5 % カット

16

【0069】この分散液をクロムによるブラックマトリックスを形成したガラス基板上にスピンコーターにより乾燥膜厚が2μmになるように塗布し、80℃で10分間乾燥させたところ、緑色の均一な塗膜が得られた。

15

【0070】 さらに、解像度評価用の $10\sim100\mu$ m のマスク孔幅を有するフォトマスクを介して高圧水銀灯により100m J  $/cm^2$  の光エネルギーを照射し、テトラメチルアンモニウムヒドロオキシドの0.1% 水溶液を用いて現像し、水でリンスしたのち、180%で1時間乾燥を行った。

【0071】得られた画素は、消偏(偏光の散乱)作用が少なく、10~100 $\mu$ mの細線のパターンを有し、光学顕微鏡で観察したところ、シャープなエッジを有したパターンであった。さらに非画素部には地汚れが無く、また、5 $\mu$ m以下の微細なパターンを形成しても剥がれることなく、高精細なカラーフィルターとして好適に使用できるものであった。

【0072】本発明の実施態様をまとめて示せば以下のとおりである。

1. (A) (A-1) アルコール性水酸基を有するモノマー、(A-2) マクロモノマーおよび (A-3) これらと共重合可能な他のモノマーの共重合体であるパインダーポリマー、(B) 顔料並びに(C) 感放射線性化合物を含有することを特徴とする感放射線性組成物。

2. バインダーポリマー (A) が (A-1) アルコール性水酸基を有するモノマー、 (A-2) (メタ) アクリロイル基を片方の分子末端に有する分子量1,000~10,000のマクロモノマーおよび (A-3) 不飽和カルポン酸、 (メタ) アクリル酸アルキルエステル、ベンジルメタクリレート、アクリロニトリル、ブタジエンおよびイソプレンよりなる群から選ばれる少なくとも1種のモノマーの共重合体である上記1に記載の感放射線性組成物。

3. バインダーポリマー(A)が(A-1)アルコール性水酸基を有するモノマー、(A-2)マクロモノマーおよび(A-3)これらと共重合可能な他のモノマーとを、 $\alpha$ -メチルスチレンダイマーを連鎖移動剤として重合して得られた共重合体である上記1に記載の感放射線性組成物。

4. アルコール性水酸基を有するモノマー (A-1) が 40

2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、N-ヒドロキシメチルアクリルアミド、2-ヒドロキシー3-フェノキシプロピルアクリレート、ポリエチレングリコールモノ(メタ)アクリレートおよびポリプロピレングリコールモノ(メタ)アクリレートから選ばれる少なくとも1種である上記1に記載の感放射線性組成物。

5. マクロモノマー(A-2)がスチレン、(メタ)アクリル酸アルキルエステル、アクリロニトリル、酢酸ビニル、ビニルピリジン、ブタジエンおよびイソプレンよりなる群から選らばれる少くとも1種の単独重合体または共重合体の片方の分子末端にメタクリロイル基を有し且つ分子量1,000~10,000である上記1に記載の感放射線性組成物。

6. 感放射線性化合物 (C) が、放射線重合開始剤および光重合性モノマーの組合せからなる上記1に記載の感放射線性組成物。

7. バインダーポリマー (A)、顔料 (B) および感放射線性化合物 (C) の他に、さらに1,000以下の分20 子量を有し、分子中に少なくとも1個の酸基を有する有機カルボン酸を含有する上記1に記載の感放射線性組成物

8. 有機カルボン酸が、イタコン酸、マロン酸、シトラコン酸、メサコン酸、フマル酸およびフタル酸よりなる群から選ばれた化合物である上記7に記載の感放射線性組成物。

[0073]

30

【発明の効果】本発明の顔料を分散した感放射線性組成物は、フォトリソグラフィー法によって高精細な画素を提供することができ、カラーフィルターのブラックマトリックスおよびガラス基板への地汚れを起こさず、且優れた画素を与える、逸膜物性に優れた、カラーフィルターを形成するために好適に用いられる。従って、本発明の顔料を分散した感放射線性組成物は、電子工業にける液晶表示素子のカラー化のためのカラーフィルターや固体撮像素子の色分解のためのカラーフィルター等をはじめとするカラーフィルターの製造に広く好適に使用することができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

7/031

(72)発明者 志谷 文音

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社内